

DIN IEC/TS 60904-13 (VDE V 0126-4-13):2019-09

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieses Dokuments ist 2019-09-01.

Inhalt

		Seite
Nation	ales Vorwort	5
Nation	naler Anhang NA (informativ) Zusammenhang mit europäischen und internationalen	C
Mation		
Nation	aler Annang NB (Informativ) Literaturninweise	
1	Anwendungsbereich	8
2		8
3	Begriffe	
4	Bildaufnahme	9
4.1	Prüfmittel	9
4.1.1	Kamera für Elektrolumineszenz-Bildaufnahme	9
4.1.2	Bildaufnahmestudio oder Bildaufnahmeumgebung mit Dunkelkammer	11
4.1.3	Stromversorgung	12
4.1.4	Schnittstelle eines Computers mit Kamera und Stromversorgung zur Bildaufnahme	13
4.1.5	Bildverarbeitung und Darstellungssoftware	13
4.1.6	Sicherheit und Handhabung	14
4.2	Verfahren	15
4.2.1	Kameraeinstellungen und -positionierung	15
4.2.2	Kameraeinstellungen	15
4.2.3	Bestimmung und Klassifizierung der Schärfe	16
4.2.4	Bildaufnahme	19
4.2.5	Bildkorrektur	20
4.3	Signal-Rausch-Verhältnis eines Bildes	20
4.3.1	Allgemeines	20
4.3.2	Bildaufnahmeverfahren	20
4.3.3	Analyse	21
4.3.4	SNR-Kriterien	21
5	Bewertung von EL-Bildern	23
5.1	Grundsätze der Elektrolumineszenz	23
5.2	Bildinterpretation	23
5.2.1	Serienwiderstand	23
5.2.2	Minoritätsträgerlebensdauer und Diffusionslänge	
5.2.3	Nebenschlusswiderstand	
5.2.4	Zuordnung von Grundursachen	24
5.3	Analyse des Elektrolumineszenzsignals auf der Grundlage eines Histogramms	24

— Vornorm —

DIN IEC/TS 60904-13 (VDE V 0126-4-13):2019-09

		Seite
5.3.1	Allgemeines	24
5.3.2	Bildinformationen	25
5.3.3	Auswirkungen des Vorwärtsstroms	25
5.3.4	Analyse von Intensitätsverteilungen	25
5.3.5	Abweichungen	25
5.3.6	Wölbung	25
5.3.7	Schiefe	25
5.3.8	Pixel- (oder Bereichs-)gewichtete Elektrolumineszenz im Verhältnis zum idealen Modul	25
6	Berichtswesen	25
Anhar	ng A (normativ) Verfahren der Bildkorrektur	27
A.1	Entfernen von Dunkelstrom und Streulicht	27
A.2	Vignettierung	27
A.2.1	Korrektur der Vignettierung	27
A.2.2	Vignettierung als Funktion des Winkels zur optischen Achse	27
A.2.3	Korrektur der Vignettierung	28
Anhar	ng B (informativ) Schärfeeinstellung	29
B.1	Allgemeines	29
B.2	Anwendung der Tenengrad-Funktion und des Sobel-Operators	29
Anhar	ng C (normativ) Quantifizieren von Solarzellenrissen in Photovoltaikmodulen	30
C.1	Allgemeines	30
C.2	Rissarten von Zellen	30
C.3	Grundlage der Quantifizierung von Zellenbeschädigungen	31
C.4	Verfahren	33
Anhar	ng D (informativ)	35
D.1	Qualitative Auswertung von Elektrolumineszenzbildern von kristallinen Silizium-PV-Modulen	35
D.2	Qualitative Auswertung von Elektrolumineszenzbildern von Dünnschicht-PV-Modulen	40
Literat	urhinweise	43
Bild 1	- Verschiedene Halbleiterdetektor Werkstoffe und ihre absolute Spektralempfindlichkeit	10
Bild 2	= Verschiedene Habienerdetektor-Werkstone und mite absolute Spektralemplihulichkeit	10
	c) CdS/CdTe	10
Bild 3	 Beispiel f ür Bildsubtraktion, angegeben in Bild 3 a) bis Bild 3 c), mit Bildern, die unter idealen Dunkelkammerbedingungen, angegeben in Bild 3 d), aufgenommen wurden 	14
Bild 4	– EL-Bild mit zwei eingefügten Kanten unter Verwendung von Aluminiumband	17
Bild 5	 Bild mit Kantengradient G_{Edge} der ersten Ableitung in orthogonaler Richtung G_{x,y} aus dem Bild von Bild 4 	17
Bild 6	 – Ausschnitt aus dem EL-Bild von Bild 4 und graphische Darstellung von Werten der 	
	Bildintensität entlang von Linie L ₂	17
Bild 7	 Bilder von Bereichen mit Solarzellen aus multikristallinem Silizium mit drei SNR₅₀-Werten gemäß Kennzeichnung 	
	a	

— Vornorm —

DIN IEC/TS 60904-13 (VDE V 0126-4-13):2019-09

	Seite
Bild 8 – Emission von Licht (<i>hv</i>) im Zusammenhang mit dem Elektrolumineszenzvorgang in einer Solarzelle eines PV-Moduls	23
Bild 9 – Schema für die Kennzeichnung von Positionen von Zellen in einem Modul, gesehen von der dem Licht zugewandten Seite entsprechend den Koordinaten (<i>i</i> , <i>j</i>) im Hochformat a) oder gedreht ins Querformat b), was gegebenenfalls zu kennzeichnen ist	26
Bild B.1 – EL-Bild einer Solarzelle (links) und eines Siliziummoduls (rechts)	29
Bild C.1 – Einzelner Zellenbereich eines Moduls mit Anwendung von 0,1 × <i>I</i> _{sc} , welcher die gekennzeichneten Rissarten aufweist	30
Bild C.2 – Beispiel von Histogrammen der normalisierten EL-Intensität, berechnet aus den EL- Bildern von Modulen mit verschiedenen Graden der Zellenrissbildung und resultierender Leistungsverschlechterung, angezeigt durch <i>P</i> _{max}	32
Bild C.3 – Beispiel für die Quantifizierung von Solarzellenrissen in Photovoltaikmodulen	34
Tabellen	
Tabelle 1 – Detektoren und ihre nutzbaren Wellenlängen	9
Tabelle 2 – Schärfeklassen, Beispiele von Bildern, welche die Kriterien von Schärfeklassen erfüllen, und Beispiele unterscheidbarer Merkmale	18
Tabelle D.1 – Beschreibung von Beobachtbarem, Merkmalen und bekannten Ursachen zusammen mit Elektrolumineszenzbildern für kristalline Silizium-PV-Module	35
Tabelle D.2 – Beschreibung von Beobachtbarem, Merkmalen und bekannten Ursachen zusammen mit Elektrolumineszenzbildern für Dünnschicht-PV-Module	40